PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-067558

(43) Date of publication of application: 11.03.1997

(51)Int.CI.

C09J179/08 CO9J 7/02 CO9J C09J 7/02 H01L 21/301

(21)Application number: 07-223988

(71)Applicant: LINTEC CORP

(22)Date of filing:

31.08.1995

(72)Inventor: KOBAYASHI MASAMORI

YAMAZAKI OSAMU SUGIZAKI TOSHIO **KOGURE MASAO**

(54) ADHESIVE SHEET FOR WAFER DICING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an adhesive sheet for wafer dicing which can be stuck to a wafer at room temp, with a low loading to a circuit surface, etc., can be used as a dicing tape, and strongly adheres to a lead frame, etc., under mild heating conditions by forming a specific adhesive layer on a substrate.

SOLUTION: This sheet comprises a substrate (e.g. a polyethylene terephthalate film) and an adhesive layer formed thereon from an adhesive compsn. which contains a polyimide resin (e.g. a thermosetting polyimide resin) and an org. nitrogen compd. compatible therewith (e.g. triethanolamine) pref. in an amt. of 0.5-50wt.% of the resin. Pref. the adhesive strength between the substrate and the adhesive layer is lower than that between the adhesive layer and a silicon wafer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.07.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-67558

(43)公開日 平成9年(1997)3月11日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示簡用
C 0 9 J 179/08	JGE		C 0 9 J 17	9/08	JGE	
7/02	JKD			7/02	JKD	
	JKK				JKK	
	JLE				JLE	
H01L 21/301			H01L 21/78 M			M
			審查請求	未請求	請求項の数3	OL (全 6 頁
(21)出願番号	特顧平7-223988		(71) 出願人	0001029	80	
				リンティ	ック株式会社	
(22)出顧日	平成7年(1995)8		東京都	反橋区本町23番2	3号	
			(72)発明者	小 林	真 盛	
				埼玉県北	化葛飾郡吉川町市	与川団地5街区 1
	-			-504		
			(72)発明者	山崎	修	
				埼玉県流	甫和市辻7-7-	- 3
			(72)発明者	杉崎	俊 夫	
				埼玉県大	大宮市宝来1663	- 1 -103
			(72)発明者	小 暮	正 男	
		•		埼玉県	化足立郡吹上町 貌	新宿 1 -199-4
			(74)代理人	弁理士	鈴木 俊一郎	

(54) 【発明の名称】 ウェハダイシング・接着用シート

(57)【要約】

【課題】 室温条件または温和な熱圧着条件でウェハに 貼着可能で回路面等への負担が少なく、さらにダイシン グの際にはダイシングテープとして使用することがで き、しかも接着剤としてウェハ裏面にマウントすること ができ、リードフレーム等との接着力に優れ、ダイボン ド後に耐熱性、耐老化性等に優れた硬化物を形成しうる 接着剤層を備えた接着用シートを提供すること。

【解決手段】 本発明に係るウェハダイシング・接着用シートは、基材と、その上に形成された接着剤層とからなり、該接着剤層がポリイミド系樹脂と、該ポリイミド系樹脂と相溶する含窒素有機化合物とを含む接着剤組成物からなることを特徴としている。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材と、その上に形成された接着剤層と からなり、該接着剤層がポリイミド系樹脂と該ポリイミ ド系樹脂と相溶する含窒素有機化合物とを含む接着剤組 成物からなるウェハダイシング・接着用シート。

【請求項2】 基材と接着剤層との接着力が、接着剤層 とシリコンウェハとの接着力よりも小さいことを特徴と する請求項1に記載のウェハダイシング・接着用シー

【請求項3】 前記接着剤層が、前記ポリイミド系樹脂 10 100重量部に対し含窒素有機化合物0.5~50重量 部とを含む接着剤組成物からなることを特徴とする請求 項1または2に記載のウェハダイシング・接着用シー

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の技術分野】本発明は、シリコンウェハ等をダイ シングし、さらにリードフレーム等に接着する工程で使 用される接着用シートに関する。

[0002]

【発明の技術的背景】シリコン、ガリウムヒ素などの半 導体ウェハは大径の状態で製造され、このウェハは素子 小片(ICチップ)に切断分離(ダイシング)された後 に次の工程であるマウント工程に移されている。との 際、半導体ウェハは予じめ粘着シートに貼着された状態 でダイシング、洗浄、乾燥、エキスパンディング、ピッ クアップの各工程が加えられた後、次工程のボンディン グ工程に移送される。

【0003】とのような半導体ウェハのダイシング工程 からピックアップ工程に至る工程で用いられる粘着シー トとしては、ダイシング工程から乾燥工程まではウェハ チップに対して充分な接着力を有しており、ビックアッ ブ時にはウェハチップに粘着剤が付着しない程度の接着 力を有しているものが望まれている。

【0004】ダイボンディング工程において、ピックア ップされたチップに、エポキシ系接着剤、ポリイミド系 接着剤、銀ペーストなどの液状で供給されるダイ接着用 接着剤が塗布・乾燥され、これを熱圧着してリードフレ ームに固定し、半導体装置が製造されている。しかしな さな場合には、適量の接着剤を均一に塗布することが困 難であり、ICチップから接着剤がはみ出したり、ある いはICチップが大きい場合には、接着剤が不足するな ど、充分な接着力を有するように接着を行うことができ ないなどという問題点があった。

【0005】また半導体装置に要求される性能が近年さ らに高度化し、耐熱性・耐湿性・イオン性不純物の濃度 等の要求性能を上記エポキシ系の接着剤では満足すると とが困難になってきている。

【0006】一方、ダイ接着用あるいはリードフレーム 50 い。

接着用に耐熱性の優れたポリイミド樹脂を用いたフィル ム接着剤が提案されている。このフィルム接着剤では前 述したような塗布工程の欠点は改善されるが、被着体へ の熱圧着条件が275℃、50 kgf/cm²、30分間と高

温・長時間と過酷で、半導体装置の回路面への負担が大 きく、イミド化にともなう水の発生など、電子部品への 信頼性や量産性の面で、充分な要求を満たしていなかっ

7

[0007]

【発明の目的】本発明は、上記のような従来技術に鑑み てなされたものであって、室温下での圧着または温和な 加熱・加圧条件でウエハに貼着可能で回路面等への負担 が少なく、さらにダイシングの際にはダイシングテープ として使用することができ、しかも接着剤としてウェハ 裏面にマウントするととができ、リードフレーム等に対 する接着力に優れ、ダイボンド後に耐熱性、耐老化性等 に優れた硬化物を形成しうる接着用シートを提供し、さ らに得られる半導体装置の信頼性を向上させることを目 的としている。

[0008]

【発明の概要】本発明に係るウェハダイシング・接着用 シートは、基材と、その上に形成された接着剤層とから なり、該接着剤層がポリイミド系樹脂と該ポリイミド系 樹脂と相溶する含窒素有機化合物とを含む接着剤組成物 からなることを特徴としている。

【0009】また本発明においては、前記基材と接着剤 層との接着力が、接着剤層と貼着されるシリコンウェハ との接着力よりも小さいことが好ましい。さらに、本発 明においては、上記接着剤層が、上記ポリイミド系樹脂 100重量部に対し含窒素有機化合物0.5~50重量 部とを含む接着剤組成物からなることが好ましい。

【発明の具体的説明】以下、本発明に係るウェハダイシ ング・接着用シートについて、具体的に説明する。

【0011】本発明のウェハダイシング・接着用シート は、基材と、その上に形成された接着剤層とからなる。 ウェハダイシング・接着用シートは、テーブ状、ブリカ ット状シートなどあらゆる形状をとりうる。

【0012】基材としては、特に限定されることなく、 がら、とのような液状物の塗布では、チップが非常に小 40 種々のフィルム、特に好ましくはプラスチックフィルム が用いられる。このような基材としては、具体的には、 ポリイミドフィルム、ポリエーテルイミドフィルム、ポ リアラミドフィルム、ポリエーテルケトンフィルム、ポ リエーテル・エーテルケトンフィルム、ポリフェニレン サルファイドフィルム、ポリエチレンテレフタレートフ ィルム、ポリプチレンテレフタレートフィルム、ポリエ チレンナフタレートフィルム等が用いられる。また、基 材はこれらフィルムの積層体であってもよい。さらに、 上記フィルムと、他のフィルムとの積層体であってもよ

3

【0013】基材の膜厚は、その材質にもよるが、通常は $10\sim300\mu$ m程度であり、好ましくは $16\sim100\mu$ m程度である。また、基材の片面にシリコーン処理等により離型処理を施しておいても構わない。

【0014】接着剤層を構成するポリイミド系樹脂は、側鎖または主鎖にイミド結合を有し、具体的には、ポリイミド樹脂、ポリインイミド樹脂、ピスマレイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリーイミド・イソインドロキナゾリンジオンイミド樹脂等が挙げられ、これらの樹脂単独もしくは2つ以上混合させて使用することができる。これらの中でも特にポリイミド樹脂が好ましい。

【0015】ポリイミド系樹脂の分子重は、好ましくは $10,000\sim1,000,000$ 、特に好ましくは $50,000\sim100,000$ 程度である。上記のような*

*ポリイミド系樹脂には、反応性官能基を有しない熱可塑性ポリイミド系樹脂と加熱によりイミド化反応する熱硬化性のポリイミド樹脂が存在するが、そのいずれであってもよい。熱硬化性ポリイミド樹脂を本発明の接着剤の構成成分として使用する場合は、ICチップとリードフレームを仮接着したのち、加熱硬化して接着剤層をポリイミド化し、接着工程を完了させる。

【0016】本発明において最も好ましいポリイミド系樹脂は、一般に芳香族ジアミンと芳香族テトラカルボン酸二無水物との混合物からポリアミド酸(前駆体)を合成し、これを加熱により脱水環化(イミド化)することによって得られる(下記式参照)。

[0017] 【化1】

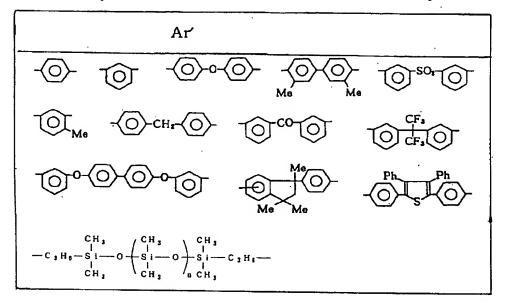
$$\begin{array}{c} H_2N-Ar'-NH_2 + O \\ \hline \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ Ar \\ \hline \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ Ar \\ \hline \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ Ar \\ \hline \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ Ar \\ \hline \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ Ar \\ \hline \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c} O \\ O \\ O \\ \end{array} \begin{array}{c}$$

【0018】Arを含むイミド結合部位およびAr'としては、具体的には次表の芳香族基等が任意の組合せで用いられる。 ※

※【0019】
【表1】

[0020]

【表2】



【0021】このようなポリイミド系樹脂の前駆体が熱 硬化性ポリイミド樹脂として市販されており、本発明に おいては、たとえばセミコファインSP-811 (商品 名: 東レ(株)製)、セミコファインSP-510(商 品名: 東レ(株)製)等が好ましく用いられる。本発明 に係るウェハダイシング・接着用シートの接着剤層を構 成するボリイミド系樹脂は、上記のような前駆体を適当 な加熱により硬化させることにより得られる。また、上 記のようなポリイミドの前駆体そのものを接着剤層のポ リイミド系樹脂の構成成分として用い、最終接着工程に よる加熱により完全に硬化させてポリイミド化するよう な方法で用いることもできる。

【0022】接着剤層を構成する含窒素有機化合物と は、分子中に少なくとも1つの窒素原子を有する有機化 合物を指す。該含窒素有機化合物はポリイミド系樹脂と 相溶し、乾燥状態で相分離しない接着剤相を形成する。 該含窒素有機化合物は常温常圧において液状状態であっ ても、固体状態であっても良い。

【0023】このような含窒素有機化合物としては、ト リエタノールアミン、 α , ω – ビス(3 – アミノブロビ ル) ポリエチレングリコールエーテル;低分子量のアミ ド樹脂、ウレタン樹脂、アミド酸樹脂等の含窒素化合物 が用いられる。

【0024】含窒素有機化合物は、前記ポリイミド系樹 脂100重量部に対して、好ましくは0.5~50重量 部、好ましくは特に好ましくは3~30重量部の割合で 用いられる。

【0025】本発明にかかるウェハダイシング・接着用 シートの接着剤層は、上記のようなポリイミド系樹脂、 含窒素有機化合物とを含む接着剤組成物から形成されて いる。との接着剤組成物には、必要に応じ、シリコーン 50 用シートの使用方法について説明する。まず、接着用シ

20 樹脂、アクリル樹脂、アミド樹脂、ウレタン樹脂等が添 加されていてもよい。また、接着剤組成物を調製する際 に、上記各成分を均一に溶解・分散させることが可能な 溶媒を用いることもできる。このような溶媒としては、 上記材料を均一に溶解できるものであれば特に限定はな く、たとえばジメチルホルムアミド、ジメチルアセトア ミド、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、 ジエチレングリコールジメチルエーテル、トルエン、ベ ンゼン、キシレン、メチルエチルケトン、テトラヒドロ フラン、エチルセルソルブ、ジオキサン等を挙げること 30 ができ。1種類のみを用いてもよいし、2種類以上を混 合して用いてもよい。

【0026】本発明にかかるウェハダイシング・接着用 シートは、上記のような接着剤組成物を、基材上に塗布 し、塗膜を乾燥することにより得られる。接着剤層の膜 厚は、好ましくは $1 \sim 50 \mu m$ 程度であり、特に好まし くは10~20μm程度である。

【0027】かくして得られるウェハダイシング・接着 用シートは、室温での貼付(いわゆる感圧接着)か、ま たは温和な加熱・加圧でウェハに接着して、ダイシング 40 が可能になる。この時の接着力はシリコンウェハに対し 好ましくは100g/25mm以上、特に好ましくは4 00g/25mm以上である。

【0028】さらに本発明のウェハダイシング・接着用 シートの基材と接着剤層との接着力は、前記シリコンウ ェハに対する接着力よりも小さい値が好ましく、より好 ましくは、100g/25mm以下である。これにより ダイシングされたチップが接着剤層を接着したままピッ クアップが可能となる。

【0029】次に本発明に係るウェハダイシング・接着

10

ートをダイシング装置上に固定し、シリコンウェハの一方の面を接着用シートに貼着して固定する。必要に応じてウェハを温和な加熱・加圧をすることにより、接着力を向上させても良い。次いで、ダイシングソーなどの切断手段を用いて、上記のシリコンウェハと接着用シートとを切断してICチップを得る。この際のシリコンウェハと接着用シートの接着剤層との接着力が、接着用シートの接着剤層と基材との接着力よりも強く、接着剤層をICチップの片面に固着残存させて基材から剥離することができる。

【0030】 このようにして接着剤層が固着されている 【Cチップをリードフレームに載置し、次いで加熱する。加熱温度は、通常は100~300℃、好ましくは 150~250℃であり、加熱時間は、通常は1秒~6 0分、好ましくは1秒~1分である。このような加熱により、接着剤層中のポリイミド系樹脂を硬化させ、【Cチップとリードフレームとを強固に接着することができる。

【0031】なお、本発明の接着用シートは、上記のような使用方法の他、半導体化合物、ガラス、セラミック 20ス、金属などの接着に使用することもできる。

[0032]

【発明の効果】本発明によれば、室温条件または温和な熱圧着条件でウェハに貼着可能で回路面等への負担が少なく、さらにダイシングの際にはダイシングテープとして使用することができ、しかも接着剤としてウェハ裏面にマウントすることができ、リードフレーム等との接着力に優れ、ダイボンド後に耐熱性、耐老化性等に優れた硬化物を形成しうる接着剤層を備えた接着用シートを提供することができる。

[0033]

【実施例】以下本発明を実施例により説明するが、本発 明はこれら実施例に限定されるものではない。

【0034】なお、以下の実施例および比較例において、「接着力」は次のようにして評価した。

接着力

基材と接着剤層間の接着力は、接着用シートの接着剤層面を両面粘着テープで鋼板に固定し、基材を180°剥離する際の応力をJIS Z0237に準じて測定し、接着力(A)とした。

【0035】接着剤とシリコンウェハ間の接着力は、室温または所定の温度に加熱したシリコンウェハの鏡面仕上げ面に接着用シートを貼着し、次いで基材を接着剤層から剥離し、該接着剤層面に25mm幅のセロハンテープに貼着した後、セロハンテープとともに接着剤層をシリコンウェハから180°剥離する際の応力をJISZ0237に準じて測定し、接着力(B)とした。

[0036]

【実施例1】

熱硬化性ポリイミド樹脂: 100重量部

トリエタノールアミン(分子量149):30重量部および溶媒(N-メチルビロリドン):525重量部からなる接着剤組成物をシリコーン剥離処理したポリエチレンテレフタレートフィルム(厚さ50μm)に塗布し、接着剤層の厚さが15μmの接着用シートを得た。乾燥は、遠赤外線を用いて20~30秒行ない、接着剤面を離型処理を施したポリエチレンテレフタレートフィルムからなる剥離シート(厚さ38μm)で保護した。上記のようにして接着力を測定した結果を表3に示す。

【0037】得られた接着用シートを、剥離シートを残してウェハダイシング用リングフレームの形状に型抜きし、リンテック社製ウェハ貼着装置(Adwill RAD 250 0、商品名)でリングフレーム及び5インチ径ウェハに常温で貼着し、公知の方法でダイシング及びリードフレームへのダイボンディングを行った。ダイシング工程、ビックアップ工程、及びダイボンディング工程は問題なく行うことができた。またチップとリードフレームの接着性も充分であった。結果を表3に示す。

[0038]

【実施例2】熱可塑性ポリイミド樹脂溶液(30重量%)333重量部に20重量部の α , ω -ビス(3-アミノブロビル)ポリエチレングリコールエーテル(広栄化学工業(株)製、分子量約1000)を添加し、攪拌して接着剤組成物を得た。得られた接着剤組成物をポリフェニレンサルファイドフィルム(厚さ50 μ m、東レ(株)製)の剥離処理面に塗布乾燥し、実施例1と同じ剥離シートで保護された厚さが15 μ mの接着剤層を有する接着用シートを得た。

【0039】得られた接着用シートを150℃に加熱したシリコンウェハおよびリングフレームに貼付し、1kgのゴムロールで圧着した。貼着後、実施例1と同様にダイシング及びダイボンディングを行った。いずれの工程も問題なく行うことができた。またチップとリードフレームの接着性も充分であった。結果を表3に示す。

[0040]

【実施例3】実施例2と同じボリイミド樹脂溶液に、ボリイミド樹脂100重量部に対して30重量部のトリエタノールアミンを添加し、攪拌して接着剤組成物を得た。得られた接着剤組成物を、シリコーン剥離処理した ボリエステルフィルム (厚さ50μm)の剥離処理面に 塗布し乾燥し、実施例1と同じ剥離シートで保護された 厚さが15μmの厚さの接着剤層を有する接着用シートを得た

【0041】得られた接着用シートを用いて実施例1と同様の操作を行なった。いずれの工程も問題なく行うととができた。またチップとリードフレームの接着性も充分であった。結果を表3に示す。

[0042]

【比較例1】実施例1で使用した熱硬化性ポリイミド樹 50 脂をポリフェニレンサルファイドフィルム(厚さ50 μ

10

9

m、東レ(株)製)に塗布し、厚さが $15\mu m$ のポリイ *圧着しようとしたが、接着できず、続く工程も行うこと ミド樹脂層を形成し、接着用シートを得た。 * ができなかった。接着力を表3に示す。

【0043】ウェハを200℃に加熱し、ウェハの裏面

[0044]

に上記の接着用シートを加熱ロールにより10kg/cm²で米

【表3】

				実施例 1	実施例 2	実施例3	比較例 1
接着	カA	(g/25	mm)	1 0	2 0	1 0	
接着	カB	(g/25	um)	250	1000	450	
Æ	着	条	件	常温・1 kg	150 ℃ · 1 kg	常温・lkg	200 ℃ · 10kg